

氟锆酸盐玻璃光纤预制棒表面处理

陈辉宇^{1,2}, 王欣¹, 薛天锋¹, 孟涛¹, 何红¹, 廖梅松¹, 胡丽丽¹, 陈伟^{1*}

1中国科学院上海光学精密机械研究所,上海 201800;

²中国科学院大学,北京 100049

摘要 管棒法加工的氟锆酸盐玻璃光纤预制棒表面和亚表面存在缺陷,这会增加氟锆酸盐玻璃光纤的界面损耗并 降低光纤强度。研究了一种非水有机溶液体系的表面处理剂,其中溶剂是乙醇和戊醇的混合物,酸是盐酸和草酸 的混合物,添加剂是二氯氧化锆和乙二胺四乙酸的混合物。相比于常规的水溶液体系的表面处理剂,该处理剂能 更有效去除光纤预制棒的表面和亚表面缺陷,并且不存在水侵蚀表面引起的水化层和沉积杂质,降低了光纤拉制 过程中的析晶和失透风险,可大幅增大光纤强度并降低光纤的损耗。光电子能谱(XPS)显示,利用该处理剂处理过 的氟锆酸盐玻璃表面和本体的组分含量更接近。原子力显微镜(AFM)观测结果显示,利用该处理剂处理过的氟锆 酸盐玻璃的表面粗糙度更低。实验结果表明,由该表面处理剂处理过的光纤预制棒拉制的光纤损耗更低且抗拉强 度更强。说明对于氟锆酸盐玻璃光纤预制棒而言,非水有机溶液体系的表面处理剂比传统的水溶液体系表面处理 剂更为合适。

关键词 材料;表面处理;光纤预制棒;氟锆酸盐玻璃;非水体系;光纤损耗中图分类号 TQ171.73;O436.3 文献标识码 A

1 引 言

中红外激光近年来在军事、通讯、医学、环境科 学等领域得到了广泛的应用,已成为发光领域的研 究热点^[1-5]。氟锆酸盐玻璃具有高稀土溶解度、相对 较低的声子能量、较宽的光学窗口(0.3~7 μm)、低 反射率、低分散率且易于加工制造等优势,是重要的 中红外激光增益介质的基质玻璃,在光纤激光器、上 转换激光器和光纤放大器等领域有着广泛的应 用^[6-8]。

氟锆酸盐玻璃作为基质玻璃虽然优点突出,但 也存在一些缺点,其表面的化学稳定性较差,容易受 到水分子的侵蚀,如在潮湿环境中表面会产生半径 为0.5~1 mm的霉斑^[9-10];在水溶液或者含水的环 境中,表面则易生成难溶性的氢氧化物和氟氢氧化 物并形成水化层^[11-15],导致玻璃出现失透现象。氟 锆酸盐玻璃光纤预制棒主要是采用管棒法制备的, 该方法属于光学冷加工,会在表面留下离子型杂质 并在亚表面产生微裂纹等微缺陷;冷加工一般采用 水作为研磨介质的溶剂,水会与氟锆酸盐玻璃光纤 预制棒表面发生反应产生氢氧化物和氟氢氧化物杂 质,加大表面与本体的成分差异,使光纤预制棒在拉 制光纤时出现析晶或者失透现象^[16-20],并且亚表面 残留的抛光粉等颗粒性杂质可能会在光纤芯包层间 的界面处形成散射,增加光纤损耗,杂质与微裂纹的 存在还会降低光纤的力学性能,这些问题已经引起 了广泛的关注^[21-23]。

doi: 10.3788/CJL202148.0703001

目前所采用的表面处理方法就是对氟锆酸盐玻 璃表面进行酸刻蚀或者通过等离子体对表面进行刻 蚀,但等离子体刻蚀方法受处理样品尺寸、形状以及 价格等因素的限制^[24-25],所以表面酸刻蚀是光纤预 制棒的主要处理方式。Pureza等^[25]采用0.2 mol/L 的硼酸水溶液作为表面处理剂,Schneider等^[26]采 用1 mol/L 盐酸水溶液+二氯氧化锆添加剂的混 合酸液作为表面处理剂,对氟锆酸盐玻璃光纤预制 棒表面进行处理,有效提高了表面反应的均匀性,但 仍有部分水分子与氟锆酸盐表面发生侵蚀反应,产 生的难溶性产物影响表面质量。目前,氟锆酸盐玻

收稿日期: 2020-07-31; 修回日期: 2020-09-19; 录用日期: 2020-11-02

^{*}E-mail: weichen@siom.ac.cn

璃表面处理所采用的处理剂主要是以水作为溶剂, 处理剂的成分设计思路是增强氟锆酸盐玻璃表面与 处理剂反应生成的生成物在水中的溶解度,没有脱 离水溶液体系,水与氟锆酸盐玻璃表面的侵蚀反应 只是被限制或减弱而没有被消除,因此依然存在失 透和析晶的风险。

基于以上研究,本文引入非水有机物作为溶剂。 氟锆酸盐表面处理剂的组成为:乙醇和戊醇的混合 物作为溶剂,酸为盐酸和草酸混合物,添加剂为二氯 氧化锆和乙二铵四乙酸混合物。由于处理剂的主体 以有机溶液为主,由相似相溶原理可知,有机溶液对 氟锆酸盐玻璃表面不会产生侵蚀,同时草酸电离出 的草酸根与氟锆酸盐玻璃的锆离子以及其他碱土金 属反应生成可溶性络合物,添加剂中的乙二胺四乙 酸也是良好的络合剂,能与金属离子形成络合物,从 而增加金属离子的溶解度,使其不沉淀于玻璃表面 影响刻蚀的均匀性,所以氟锆酸盐玻璃表面溶解反 应的一致性不受影响。本文研究了经非水有机溶液 表面处理剂处理过的氟锆酸盐玻璃表面的组成与形 态的变化以及光纤预制棒拉制的光纤的损耗和强度, 研究结论对改进光纤预制棒的表面处理工艺以及探 索有机溶液在光学冷加工中的应用具有参考意义。

2 实 验

2.1 样品的制备和处理

氟锆酸盐玻璃的组成为 $54ZrF_414BaF_24AlF_5$ -8LaF_320NaF(ZBLAN),制备所使用的原料均为高纯化学试剂,其中 ZrF_4 是以(NH₄)₂ZrF₆ 的形式引入。称取原料并搅拌混合均匀后放入铂金坩埚中,采用惰性气氛保护措施,并在铂金坩埚上面加盖以减少组分的挥发。在 $1000 \sim 1050 \ C$ 的硅碳棒电炉中熔制 $40 \sim 60 \ min$,玻璃液高温澄清均化后,将其浇铸在预热过的石墨模具上,然后迅速移入到马弗炉中进行退火,退火温度为 $310 \sim 330 \ C$,保温时间为 $3 \ h$,并以 $5 \ C/h$ 的速度降温至室温。将退火后的玻璃样品研磨、抛光,加工成 $10 \ mm \times 10 \ mm \times 5 \ mm$ 的玻璃片以及 $q10 \ mm \times 100 \ mm$ 的光纤预制棒两种形状以作为实验样品。

将氟锆酸盐玻璃的片状和棒状样品分别用两种 表面处理方式进行处理,利用高纯乙醇和丙酮超声 清洗处理后的样品,再利用氮气干燥处理得到洁净 表面。水溶液表面处理剂处理后的样品记为1♯, 非水有机溶液表面处理剂处理后的样品记为2♯。 两种表面处理剂的组成如表1所示。

表 1 两种表面处理剂的组成

Surface treatment agent	Solvent	Acid	Additive
Non-aqueous organic solution	Ethyl alcohol with mass fraction of 70% + amyl alcohol with mass fraction of 15%	Hydrochloric acid with mass fraction of 4% + oxalic acid with mass fraction of 6%	Zirconyl chloride with mass fraction of 3% + ethylene diamine tetraacetic acid with mass fraction of 2%
Aqueous containing solution	Deionized water with mass fraction of 86%	Hydrochloric acid with mass fraction of 4%	Zirconyl chloride with mass fraction of 10%

Table 1 Compositions and proportions of two surface treating agents

2.2 实验测试

2.2.1 氟锆酸盐玻璃表面成分的测试

通过 X 射线光电子能谱(X-ray photoelectron spectroscopy, XPS)对 1 # 和 2 # 片状氟锆酸盐玻璃样品表面进行元素含量测试,然后与玻璃本体元素含量进行对比。测试过程中腔内保持 5×10⁻⁷ Pa 左右的高真空。

2.2.2 氟锆酸盐玻璃表面形貌的测试

采用原子力显微镜(Atom Force Microscopy, AFM)测试对比1#和2#片状氟锆酸盐玻璃的表 面粗糙度。

2.2.3 氟锆酸盐玻璃光纤损耗的测试

将傅里叶变换红外光谱仪输出的红外光通过

透镜耦合到光纤中,光纤的输出端使用红外功率 探测器进行检测,调整光路使功率探测器的光强 达到最大值。测试方法采用截断法,光纤的截断 长度为2m,光纤外径为200μm,芯径为80μm, 测试了1 # 和2 # 棒状氟锆酸盐玻璃样品拉制的 光纤损耗。

2.2.4 氟锆酸盐光纤抗拉强度的测试

采用拉力万能试验机测试光纤的抗拉强度, 测试了1 # 和 2 # 棒状氟锆酸盐玻璃样品拉制的裸 光纤,拉伸速率为 2 mm/min,光纤直径为 200 μm, 光纤长度为 1 m,1 # 和 2 # 拉制的光纤各测试了 100 根。

研究论文

第48卷第7期/2021年4月/中国激光

3 结果与讨论

3.1 两种表面处理方式对表面的影响

光纤预制棒的冷加工工序为粗磨-精磨-抛光。 粗磨和精磨的目的是使块状玻璃加工成棒型,所用 研磨介质金刚砂的粒径一般为7~40 μm,会在玻璃 表面沿纵深方向产生微裂纹。抛光的目的是为了降低表面粗糙度以获得光滑表面,所用抛光介质氧化铈的粒径一般在纳米级别,其可以消除大部分微裂纹但无法完全消除,抛光粉、杂质以及金属氧化物等纳米颗粒物会渗透嵌入微裂纹尖端并被表面的抛光层所覆盖,从而形成亚表面缺陷层^[27-29],如图1所示。



Fig. 1 Structure model of glass surface^[27]

模型将表面分为抛光层、亚表面缺陷层以及变形 ⁶⁰ 56 56 56 50 56 50 56 52

层,表面以下100 nm~1 um 区域是抛光物化反应形 成的致密、高杂质浓度的抛光层,其构成了光学元件 的光滑表面; 抛光层以下 1~100 μm 区域是含有微 裂纹和少量金属离子或金属氧化物杂质的亚表面缺 陷层,微裂纹呈垂直表面向下延伸的树状结构特点; 亚表面缺陷层以下为变形层和玻璃本体。抛光层的 杂质主要来自于抛光液,一般为 Al、B、Ce、Fe 及 Zr 等 抛光液中常见的元素成分[30-31],随着深度的增加,杂 质离子的浓度迅速减小;亚表面层的缺陷主要是微裂 纹以及嵌入微裂纹中的抛光液的颗粒型杂质。一般 采用酸刻蚀处理光学玻璃冷加工形成的表面缺陷(杂 质和微裂纹),不同的玻璃体系对应不同的酸,如石英 玻璃采用氢氟酸,钠钙硅酸盐玻璃采用氢氟酸,氟锆 酸盐玻璃采用盐酸溶液,盐酸一般为水溶液。因此利 用XPS测试对比了有机溶液表面处理剂和水溶剂表 面处理剂对样品表面元素的影响,结果如图2所示, 其中方法 a 为表面纳米 CeO, 抛光,方法 b 为表面非 水有机溶液处理,方法 c 为表面水溶液处理。

如图 2 所示,利用方法 a 处理后,表面元素含量 和本体元素含量非常接近,只有表面的碱金属 Na 含量相对本体有较明显的减少,这是由于抛光所用 的是 CeO₂ 水溶液,在水溶液中氟锆酸盐玻璃表面 易形成水化层,表面的 Na⁺与水溶液中的 H⁺发生 交换反应,从而表面 Na⁺含量减少^[11-15,32]。在相同 时间、温度、酸溶液浓度条件下,利用方法 c 处理后, 玻璃样品表面元素含量相比方法 b 处理后的表面元 素含量下降得更多,这表明其刻蚀程度较大,其中作





为玻璃网络体的 Zr 以及作为玻璃网络修饰体的 Na 溶解的速度较其他 Al、La、Ba 更快,说明水溶液表 面处理剂的刻蚀反应速度不均匀。水溶液表面处理 剂处理后,表面元素含量变化最大的是与 H⁺发生 交换反应而减少的 Na⁺,其次是 Zr、Ba,这与文 献[33]的研究结果一致。故相比于水溶剂表面处理 方式,非水有机溶液表面处理方式处理后的表面元 素含量与本体更加接近,说明有机溶液表面处理下 反应更加均匀。

玻璃表面的粗糙度可以通过均方根粗糙度 (R_M)来表征:

$$R_{\rm M} = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} Z_i^2}, \qquad (1)$$

式中:Z_i代表每个点 i 相对于基线的高度;n 代表测

研究论文

试点数量。利用原子力显微镜对表面粗糙度进行测 试表征,采用纳米 CeO₂ 对一片状氟锆酸盐玻璃样 品进行抛光,抛光后任取表面一个区域进行表面粗 糙度测试,结果如图 3 所示。将该表面分为两部分, 一部分涂上耐腐蚀材料,另一部分采用水溶液表面 处理剂进行刻蚀,测试的表面粗糙度如图 4 所示。 去除耐腐蚀材料,将经水溶液表面处理剂刻蚀的部 分涂上耐腐蚀材料,再采用有机溶液表面处理剂进 行刻蚀,测试的表面粗糙度如图 5 所示。













第 48 卷 第 7 期/2021 年 4 月/中国激光

对比图 3、4、5 可知,方法 a 处理后的 $R_{\rm M}$ 为 0.925 nm,方法 c 处理后的 $R_{\rm M}$ 为 8.971 nm,方法 b 处理后的 $R_{\rm M}$ 为 2.152 nm,可以看出,抛光所获得 的表面粗糙度最低即表面平滑度最好,水溶液表面 处理剂以及有机溶液表面处理剂对玻璃表面的作用 只是单纯的化学作用,表面平滑度低于抛光表面。 非水有机溶液表面处理剂处理后的表面粗糙度明显 低于水溶剂表面处理剂处理后的表面更平整。因此,相 对于水溶剂表面处理剂,非水有机溶液表面处理剂 与玻璃表面的反应均匀性更好。

3.2 两种表面处理方式对光纤性能的影响

Sakaguchi 等^[34]采用拉曼显微探针研究分析了 氟锆酸盐玻璃光纤的损耗问题,认为散射源、杂质以 及 O-H 等因素引起了光的散射和吸收,增加了光 纤损耗,所以在玻璃原料的熔制、光纤预制棒的制造 和加工以及光纤拉制等各个阶段都要杜绝这些因素 的引入。在光纤预制棒的加工过程中,可能残留在 棒表面的外来杂质主要为抛光液中的 CeO₂、杂质金 属离子和氧化物颗粒;在光纤拉制过程中,金属离子 可能会残留在芯包层间的界面处,形成吸收源,金属 氧化物颗粒以及亚表面缺陷中嵌入的 CeO2 抛光粉 颗粒可能会残留于芯包层间的界面处,形成散射源, 亚表面缺陷的微裂纹可能残留于芯包层界面或使界 面产生气泡,从而降低光纤的抗拉强度;在加工过程 中,水分子可能以 O-H 形式残留于光纤界面处, 形成吸收源,且水分子会在玻璃表面形成水化层,水 化层的存在可能使预制棒在光纤拉制过程中出现析 晶现象,从而降低光纤强度。Hammer 等[35]采用 X 射线光电子能谱研究了水分子与氟锆酸盐玻璃表面 的相互作用,认为水分子容易侵蚀氟锆酸盐玻璃表 面,产生羟基氟化锆、氢氧化锆以及氟化钡和氟化 镧。Pantano 等^[32-33, 36,12]研究了氟锆酸盐玻璃的水 分子表面侵蚀机理,认为水分子对氟锆酸盐玻玻璃 表面的侵蚀过程为:表面组分发生水解反应,F⁻与 水溶液的 OH⁻发生离子交换,溶液 PH 值降低,随 着表面组分溶解物在溶液中的饱和,表面出现结晶 现象并形成水化层,同时由于水分子的侵蚀作用,玻 璃表面产生微裂纹。所以光纤预制棒拉制光纤前的 表面处理有非常重要的意义,光纤预制棒的表面处 理是去除表面的杂质以及钝化或去除微裂纹的有效 手段。一般的表面处理都是采用水作为溶剂,加入 不同的酸或添加剂,或者处理后再进行等离子刻蚀 以去除水分子,本文利用了非水有机溶液表面处理 剂,二者处理后的光纤预制棒拉制的光纤损耗对比 如图 6 所示,其中 A 为经有机溶液表面处理剂处理 过的预制棒拉制的光纤损耗,B 为经水溶液表面处 理剂处理过的预制棒拉制的光纤损耗。



图 6 不同表面处理剂处理过的预制棒拉制的光纤的损耗 Fig. 6 Optical loss of fluorozirconate glass fibres drawn from preforms after surface treatments with different solutions

可以看出,每个波长处的 A 都比 B 低,可见有 机溶液表面处理剂对玻璃表面杂质的去除效果更 好,所以光纤损耗更低。

光纤强度是光纤重要的力学性能,光纤强度及 其分布取决于预制棒的质量,特别是表面质量,因为 预制棒表面的杂质、亚表面的微裂纹及光纤拉制过 程中残留在光纤表面的杂质会降低光纤强度。大多 数裂纹以及杂质都是在光纤预制棒制作过程中出现 的,所以在拉制光纤工艺之前改善预制棒表面质量 是很有必要的^[24,25,37-40]。预制棒的表面酸处理是 应用最广泛、最有效的提高表面质量的手段之 一[41],石英玻璃预制棒一般采用氢氟酸水溶液,而 氟锆酸盐玻璃预制棒则一般采用盐酸或者硼酸水溶 液,虽然能去除或减少预制棒表面的杂质及亚表面 微裂纹和杂质,但是氟锆酸盐玻璃易受水分子侵蚀, 水分子以 O-H 的形式残留,会在玻璃表面形成水 化层,使光纤在拉制过程中可能会出现析晶现象,既 增加损耗又降低光纤的强度。本文提出使用非水有 机溶液作为表面处理剂,二者处理后的光纤预制棒 拉制的光纤断裂概率对比如图 7 所示,其中 C 为经 水溶液表面处理剂处理过的预制棒拉制的光纤断裂 概率分布,D为经非水有机溶液表面处理剂处理过 的预制棒拉制的光纤断裂概率分布。

光纤在拉力 σ 的作用下,其断裂累积概率 F 满足 weibull 双参数的分布^[23,33,42]:

$$F(L,\sigma) = 1 - \exp\left\{-\left[\frac{L\sigma}{L_0\sigma_0}\right]^m\right\}, \qquad (2)$$





Fig. 7 Fracture probabilities of fluorozirconate glass fibres drawn from preforms after surface treatments with different solutions

式中: L_0 为标准的光纤试样长度,其为常数;L 为 光纤测试试样的长度;m 为 weibull 指数,是描述光 纤强度分布的参数; σ_0 为断裂累计概率 F =63.28%时的应力,也称特征强度,是 weibull 函数 的形状参数。当断裂累计概率 F = 50%时,对应的 应力 σ 为光纤的中值强度,常用来对比不同批次光 纤的强度。由图 7 可以看出,经水溶液表面处理剂 处理过的预制棒拉制的光纤中值强度为 300~ 350 MPa,而经有机溶液表面处理剂处理后的预制 棒拉制的光纤中值强度为450~500 MPa,强度提高 了约50%。说明非水有机溶液表面处理剂对氟锆 酸盐玻璃表面杂质和微裂纹的去除效果优于水溶液 处理剂;在光纤的拉制实验过程中,相比于水溶液表 面处理剂,经非水有机溶液表面处理剂处理后预制 棒没有出现析晶现象。

4 结 论

以氟锆酸盐玻璃的表面为对象,研究了一种有 机溶液表面处理剂,与常规的水溶液表面处理剂相 比,经有机溶液表面处理剂处理后,氟锆酸盐玻璃表 面的元素含量和本体的元素含量更一致,且表面粗 糙度更低,说明有机溶液表面处理剂与氟锆酸盐玻 璃表面反应的均匀性更好。光纤实验显示:经有机 溶液表面处理剂处理过的光纤预制棒拉制的光纤损 耗更低、抗拉强度更高,说明有机溶液表面处理剂能 更有效去除预制棒冷加工过程中出现的杂质和微裂 纹,降低了残留于芯包层界面处的杂质引起的损耗, 有效去除了预制棒表面的微裂纹,增强了抗拉强度; 由于没有水分子的存在,预制棒表面无法形成水化 层,这降低了光纤拉制过程中的析晶风险。

参考文献

- [1] Hu M L, Cai Y. Research progress on mid-infrared ultrafast fiber laser [J]. Chinese Journal of Lasers, 2020, 47(5): 0500009.
 胡明列,蔡宇.中红外波段超快光纤激光器研究进展 [J].中国激光, 2020, 47(5): 0500009.
- [2] Zhou S, Li M Z, Jiang J, et al. Solid-state midinfrared laser technology research progress [J]. Infrared Technology, 2019, 41(5): 391-399.
 周松,李茂忠,姜杰,等.中红外固体激光技术研究 进展[J]. 红外技术, 2019, 41(5): 391-399.
- [3] Fang C, Wang S B, Hui Y L, et al. Progresson erbium-doped mid-infrared laser [J]. Laser & Optoelectronics Progress, 2019, 56(18): 180002.
 方聪,王思博,惠勇凌,等. 掺铒中红外激光器的进展[J].激光与光电子学进展, 2019, 56(18): 180002.
- [4] Li W W, Zhang X J, Wang H, et al. Research progress of mid-infrared rare earth ion-doped fiber lasers at 3 μm [J]. Laser & Optoelectronics Progress, 2019, 56(17): 170605.
 李维炜,张小金,王航,等. 3 μm 中红外稀土掺杂光 纤激光器研究进展[J].激光与光电子学进展, 2019, 56(17): 170605.
- [5] Jia Z X, Yao C F, Jia S J, et al. Progress on novel mid-infrared glass fibers and relative lasers[J]. Laser & Optoelectronics Progress, 2019, 56(17): 170604.
 贾志旭,姚传飞,贾世杰,等.新型中红外玻璃光纤 及相应激光器研究进展[J].激光与光电子学进展, 2019, 56(17): 170604.
- [6] Shen Y L, Wang Y S, Chen H W, et al. High average-power continuous mode-locked middle infrared fiber lasers [J]. Chinese Journal of Lasers, 2018, 45(6): 0615001.
 沈炎龙, 王屹山, 谌鸿伟, 等. 高平均功率连续锁模 中红外光纤激光器 [J]. 中国激光, 2018, 45(6): 0615001.
- [7] Yan M. The preparation and middle infrared luminescent properties of rare earth doped fluoride glass[D]. Tianjin: Tianjin University of Technology, 2017: 11-13.
 晏明.稀土离子掺杂氟化物玻璃的中红外发光特性

研究[D]. 天津: 天津理工大学, 2017: 11-13.

- [8] Wu S H. Mid-infrared emission from rare earth doped zirconate-fluoride glass based on halide ions modify and energy transfer methods [D]. Tianjin: Tianjin University of Technology, 2019: 11-18.
 吴少华.卤素取代和离子能量传递对稀土掺杂氟锆酸盐玻璃中红外发光性能的影响[D].天津:天津理工大学, 2019: 11-18.
- [9] Tao Y, Xiang W D. The weathering of fluozirconate

glass[J]. Journal of Building Materials, 1990(2): 140-146.

陶瑛, 向卫东. 氟锆酸盐玻璃的风化[J]. 上海建材 学院学报, 1990(2): 140-146.

- [10] Xiang W D, Tao Y. Study on natural weathering of fluorozirconate glass [J]. Journal of Dalian Institute of Light Industry, 1992(11): 19-22.
 向卫东,陶瑛,氟锆酸盐玻璃自然风化的研究[J]. 大连轻工业学院学报,1992(11): 19-22.
- [11] Bao S C, Cheng J J. Corrosion mechanism of fluorozirconate glasses in neutral and alkaline solution[J]. Journal of East China Institute of Chemical Technology, 1992, 18(S1): 60-64.
 鲍善慈,程继健. 氟锆酸盐玻璃在中性和碱性水溶液 中的耐蚀机理[J]. 华东化工学院学报, 1992, 18 (S1): 60-64.
- [12] Simmons C J, Simmons J H. Chemical durability of fluoride glasses: I, reaction of fluorozirconate glasses with water [J]. Journal of the American Ceramic Society, 1986, 69(9): 661-669.
- Simmons C J, Sutter H, Simmons J H, et al. Aqueous corrosion studies of a fluorozirconate glass
 [J]. Materials Research Bulletin, 1982, 17 (9): 1203-1210.
- [14] Moynihan C T, Loehr S R. Chemical durability of fluoride glasses[J]. Materials Science Forum, 1991, 32/33: 243-253.
- [15] Chen D G, Simmons C J, Simmons J H. Corrosion layer formation of ZrF₄-based fluoride glasses [J]. Materials Science Forum, 1987, 19/20: 315-320.
- [16] Smektala F, Matecki M. Stability study on heating and determination of critical cooling rates of fluorozirconate glasses[J]. Journal of Non-Crystalline Solids, 1995, 184: 314-318.
- [17] Dunkley I R, Smith R W, Varma S. The study of devitrification processes in heavy-metal fluoride glasses [J]. Annals of the New York Academy of Sciences, 2004, 1027(1): 150-157.
- Mcnamara P, Macfarlane D R. Surface defects on fluoride glasses induced during fibre drawing [J].
 Materials Science Forum, 1988, 32/33: 219-224.
- [19] Moore L J, MacFarlane D R, Newman P J. Surface crystallization of ZBLAN glasses[J]. Journal of Non-Crystalline Solids, 1992, 140: 159-165.
- [20] Loehr S R, Chung K H, Moynihan C T, et al. Reaction of gaseous H₂O and D₂O with ZrF₄-based glasses[J]. Materials Science Forum, 1987, 19/20: 327-342.
- [21] Ebendorff-Heidepriem H, Monro T M. Analysis of glass flow during extrusion of optical fiber preforms
 [J]. Optical Materials Express, 2012, 2(3): 304-320.

- [22] Saîssy A, Dussardier B, Ostrowsky D, et al. Impurity fluorescence in fluorozirconate fibers [J]. Applied Optics, 1992, 31(9): 1175-1176.
- [23] McNamara P, Warmin'Ski T. Microanalysis of a fluoride glass preform[J]. Journal of Non-Crystalline Solids, 2019, 512: 197-205.
- [24] Klein P H, Pureza P C, Roberts W I, et al. Strengthening of ZBLAN glass fibers by preform treatment with active fluorine [J]. Materials Science Forum, 1991, 32/33: 571-576.
- [25] Pureza P C, Klein P H, Roberts W I, et al. Influence of preform surface treatments on the strength of fluorozirconate fibres [J]. Journal of Materials Science, 1991, 26(19): 5149-5154.
- [26] Schneider H W, Schoberth A, Staudt A, et al. Fluoride glass etching method for preparation of infra-red fibres with improved tensile strength [J]. Electronics Letters, 1986, 22(18): 949-950.
- [27] Hed P P, Edwards D F, Davis J B. Sub-surface damage in optical materials: origin, measurement, and removal [EB/OL]. (1988-11-02) [2020-06-30]. https://www.osti.gov/biblio/7016498.
- [28] Blaineau P, Laheurte R, Darnis P, et al. Relations between subsurface damage depth and surface roughness of grinded fused silica[J]. Optics Express, 2013, 21(25): 30433-30443.
- [29] Zhang J P, Sun H Y, Wang S L, et al. Threedimensional reconstruction technology of subsurface defects in fused silica optical components [J]. Acta Optica Sinica, 2020, 40(2): 0216001.
 张健浦,孙焕宇,王狮凌,等. 熔融石英光学元件亚 表面缺陷三维重构技术 [J]. 光学学报, 2020, 40 (2): 0216001.
- [30] Kozlowski M R, Carr J, Hutcheon I D, et al. Depth profiling of polishing-induced contamination on fused silica surfaces[J]. SPIE, 1998, 3244: 365-375.
- [31] Neauport J, Lamaignere L, Bercegol H, et al. Polishing-induced contamination of fused silica optics and laser induced damage density at 351 nm [J]. Optics Express, 2005, 13(25): 10163-10171.
- [32] Pantano C G, Brow R K. Hydrolysis reactions at the surface of fluorozirconate glass [J]. Journal of the American Ceramic Society, 1988, 71(7): 577-581.
- [33] Doremus R H, Bansal N P, Bradner T, et al. Zirconium fluoride glass: surface crystals formed by reaction with water[J]. Journal of Materials Science

Letters, 1984, 3(6): 484-488.

- [34] Sakaguchi S, Takahashi S. Low-loss fluoride optical fibers form idinfrared optical communication [J].
 Journal of Lightwave Technology, 1987, 5(9): 1219-1228.
- [35] Hammer P, Rizzato A P, Pulcinelli S H, et al. XPS study on water corrosion of fluorzirconate glasses and their protection by a layer of surface modified tin dioxide nanoparticles [J]. Journal of Electron Spectroscopy and Related Phenomena, 2007, 156/ 157/158: 128-134.
- [36] Hueber B, Frischat G H, Maldener A, et al. Initial corrosion stages of a heavy metal fluoride glass in water[J]. Journal of Non-Crystalline Solids, 1999, 256/257: 130-134.
- [37] Yu L J. Research of mechanical reliability and life of fiber optic[D]. Wuhan: Wuhan Research Institute of Posts and Telecommunications, 2017: 27-37.
 于丽君.光纤机械可靠性及寿命研究[D].武汉:武汉郎电科学研究院, 2017: 27-37.
- [38] Wu C. Study on mechanical strength and bending loss of optical fiber changing with different environments
 [D]. Hefei: University of Science and Technology of China, 2018: 21-26.
 吴昌.光纤机械强度和弯曲损耗随环境变化的研究
 [D]. 合肥:中国科学技术大学, 2018: 21-26.
- [39] Han P. Mechanical strength characteristics of optical fibre in the high-temperature environments [D]. Shanghai: East China University of Science and Technology, 2013: 21-32.
 韩鹏.高温下光纤的机械强度性能研究[D].上海: 华东理工大学, 2013: 21-32.
- [40] Sakaguchi S, Mitachi S. Strength and fatigue of fluoride glass optical fibers [J]. Journal of the American Ceramic Society, 1983, 66(9): c151-c152.
- [41] Feng Z R. Optical fiber strength and preform surface treatment techniques [J]. Optical Fiber & Electric Cable and Their Applications, 1996(2): 45-49.
 冯正蓉. 光纤强度与预制棒表面处理技术 [J]. 光纤 与电缆及其应用技术, 1996(2): 45-49.
- Sha H T. Estimation of weibull parameters for optical fiber strength based on Matlab [J]. Optical Fiber & Electric Cable and Their Applications, 2013 (2): 33-36.

沙洪涛.利用 Matlab 估算光纤强度的 Weibull 参数 [J].光纤与电缆及其应用技术,2013(2):33-36.

Surface Treatment of Fluorozirconate Glass Fiber Preform Using Nonaqueous Solution

Chen Huiyu^{1,2}, Wang Xin¹, Xue Tianfeng¹, Meng Tao¹, He Hong¹, Liao Meisong¹, Hu Lili¹, Chen Wei^{1*}

¹ Shanghai Institute of Optics and Fine Mechanics, Chinese Academy of Sciences, Shanghai 201800; ² University of the Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049

Abstract

Objective Fluorozirconate optical glasses are widely used as fibers because of their excellent optical properties, such as their transparency in the mid-infrared wavelength range around 8 μ m. These glass fibers show a wide range of military and industrial applications, such as in the ultra-low loss, long, and repeaterless optical communication links. They are typically fabricated from the fluorozirconate glass preform by the rod-in-tube method that allows for precise control of fiber dimension and geometry. To a large degree, the fiber quality depends on the quality of the preform. Before fabrication of the fluorozirconate glass fiber, the preform must undergo optical cold processing, including grinding and polishing. After shown in the structure model of the glass surface in Fig.1, defects, such as impurities, scratches and microcracks, are introduced on the surface and subsurface of the fiber preform during this processing. During the fiber fabrication process, the defects end up at the core/cladding interface, decrease the strength of the fiber, and increase the optical losses. An acid treatment is an effective method to enhance the mechanical strength of the optical glass surface and eliminate the surface and subsurface defects. In general, the preform surface of the fluorozirconate glass fiber is treated with an aqueous acid solution, such as hydrochloric acid or boracic acid. However, the fluorozirconate glass surface degrades rapidly upon exposure to aqueous media or humid atmospheric environments because of its poor chemical stability. Therefore, the conventional surface treatment of fluorozirconate glass fiber preform by etching with an aqueous acid solution increases the surface roughness and creates a hydrated surface layer. It also causes precipitation of crystalline dissolution products on the surface, which increases the optical losses, decreases the tensile strength of the fiber, and increases the risk of devitrification during fabrication of the fiber. Therefore, it is more optimal to treat the fluorozirconate glass surface using an nonaqueous solution.

Methods An nonaqueous organic solution composed of organic solvent, mixed acid, and additives (Table 1) was formulated to treat the surface of an fluorozirconate glass fiber preform. The organic solvent was composed of ethyl alcohol and amyl alcohol, which cannot corrode the fluorozirconate glass surface. Therefore, a corrosion layer cannot be created. The mixed acid component was a mixture of hydrochloric acid and oxalic acid with a small amount of water, which was further diluted with an organic solvent. The amount of water used did not cause chemical etching of the surface. The additives used were zirconyl chloride and ethylene diamine tetraacetic acid, which are metal complexing agents that increase the solubility of the etching products and prevent their precipitation on the surface. The nonaqueous organic solution could more effectively remove the surface and subsurface defects caused by optical cold processing, without creating a corrosion layer.

Results and Discussions To compare the two different surface treatments (using an aqueous acid solution and an nonaqueous organic solution, respectively), we have studied the surface compositions of the fluorozirconate glass using X-ray photoelectron spectroscopy (XPS). The composition variation of the fluorozirconate glass surfaces treated by these two surface treatments is shown in Fig. 2. It is evident that the compositions of the fluorozirconate glass surface etched by the nonaqueous organic solution were closer to those of bulk glass for the elements, Zr, Na, and Ba. Furthermore, it is clear that dissolution of the surface compositions etched by the aqueous acid solution was quicker than that by the nonaqueous organic solution, and the chemical etching by the nonaqueous organic solution was more uniform and did not create a corrosion layer or precipitation leading to opaque crystalline surface deposits. By using atomic force microscopy (AFM), we have studied the surface morphology of the fluorozirconate glass surface treated with these two methods. The surface root-mean-square (RMS) roughness of the fluorozirconate glass surfaces was 0.925 nm after polishing with nano-CeO₂ (Fig. 3), 8.971 nm after etching with the aqueous acid solution (Fig. 4), and 2.152 nm after etching with the nonaqueous organic solution. The surface roughness after etching with

the nonaqueous organic solution was lower than that after etching with the aqueous acid solution. Furthermore, the morphology of the surface etched by the nonaqueous organic solution was better than that etched by the aqueous acid solution. This means that the chemical reaction between the nonaqueous organic solution and the fluorozirconate glass surface was more stable, and with the lack of precipitation of the reaction products on the surface to affect the etching, the surface was smoother. Etching of the fluorozirconate glass fiber preform surface with the nonaqueous organic solution results in a higher surface quality, which is useful for subsequent fiber fabrication. Figure 6 shows the optical losses of the fluorozirconate optical glass fibers fabricated from preforms with the different surface treatments. The optical losses of the fluorozirconate optical glass fiber fabricated from the preform etched by the nonaqueous organic solution were lower at different wavelengths than those fabricated from the preform etched by the aqueous acid solution. It is evident that the fluorozirconate glass surface treatment with the nonaqueous organic solution was more effective at eliminating surface and subsurface defects and removing impurities, which increases the scattering and absorption losses compared to the traditional surface treatment using aqueous acid solution. The weibull failure probabilities of the fluorozirconate glass fibers fabricated from preforms with the two surface treatments are displayed in Fig. 7. The median tensile stress at failure is about 300 MPa for the fiber fabricated from the preform etched by aqueous acid solution and about 450 MPa for the fiber fabricated from the preform etched by nonaqueous organic solution. Therefore, it is shown that fluorozirconate glass preform surface treatment with nonaqueous organic solution was more effective in removing failure-producing defects than that with aqueous acid solution.

Conclusions In order to decrease optical losses at the fluorozirconate glass fiber core/cladding interface, the method to treat the preform surface using nonaqueous organic solvents is investigated. When comparing the surface quality of the preform and the performance of the resulted fiber after treatment with nonaqueous organic solvents or traditional aqueous acid solution, it is evident that the treatment with the former allows for the fabrication of an fluorozirconate glass fiber with lower optical losses and higher strengths than that with the latter.

Key words materials; surface treatment; fibre preform; fluorozirconate glass; non-aqueous system; optical loss

OCIS codes 160.2290; 140.3530; 260.1440; 120.3940